Reforma 20

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-120621

(43)公開日 平成10年(1998) 5月12日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 7 C 59/58 B 0 1 J 31/24 C 0 7 C 51/367		磯別記号		FI C07C 59/58 B01J 31/24 C07C 51/367			X		
	59/90 67/31					59/90 67/31			
	,		審査請求	未請求		-	OL	(全 10 頁	〔) 最終頁に続く
(21)出願番		特顯平8-282186		(71)	出願人			15. D. A. A.I	
(22)出願日		平成8年(1996)10月24日		武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号 (71)出願人 000169466					
				高砂香料工業株式会社 東京都港区高輪 3 丁目19番22号					
				(72)	発明者			家口町1丁	「目22番地の 1
				(72)	発明者			待兼山町31	 番8号
				(74)	代理人	、弁理士	朝日	奈 忠夫	(外2名)
						_			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学活性化合物の製造法

(57)【要約】

【課題】糖尿病治療剤として有用なオキサゾリジンジオ ン誘導体の原料化合物として有用な光学活性化合物の製 造法を提供する。

【解決手段】 一般式(I)

$$R - (Y)_{m} - (CH_{2})_{n} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}COCOOR^{4}$$

〔式中、Rはそれぞれ置換されていてもよい炭化水素ま たは複素環基を;Yは-CO-等を;mはOまたは1 を;nは0,1または2を;R¹およびR⁴は同一又は異 なって水素原子等を; Aは2価のC₁₋₇脂肪族炭化水素 基を;環Eはさらに1ないし2個の置換基を有していて もよいベンゼン環を示す。〕で表される化合物を、

一般式(II) $(RuWMC1_k)_1X_h$

〔式中、Wは光学活性三級ホスフィンを; MはZn等 を; XはN(C_2H_5)₃等を示す。〕で表される化合物 の存在下に、還元反応に付すことを特徴とする一般式 (III)

【化2】

$$R - (Y)_m - (CH_2)_n - CH_0 - OH_0$$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CH_0$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CH_0$

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕で表される化合 物の光学活性体の製造法。

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(I) 【化1】

$$R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$
 $R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$

〔式中、Rはそれぞれ置換されていてもよい炭化水素または複素環基を;Yは-CO-,-CH(OH)-または $-NR^3-$ (R^3 は置換されていてもよい C_{1-4} アルキル基を示す)で示される基を;mは0または1を;nは0,1または2を; R^1 および R^4 は同一又は異なって水素原子または C_{1-4} アルキル基を;Aは2価の C_{1-7} 脂肪族炭化水素基を;環Eはさらに1ないし2個の置換基を有していてもよいベンゼン環を示す。〕で表される化合物を、

一般式(II) [RuWMClk]₁X_h

〔式中、Wは光学活性三級ホスフィンを; MはZn, A

$$R-(Y)_{m}-(CH_{2})_{n}-\overset{R^{1}}{CH}-0$$
 E
 $A-CII_{2}CHCOOR^{4}$
 OH

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕で表される化合物の光学活性体の製造法。

【請求項2】Rが置換されていてもよい複素環基である 請求項1記載の製造法。

【請求項3】Rがフェニル、ナフチル、フリル、チエニルまたはC₁₋₃アルキル基で置換されていてもよいオキサゾリル基である請求項2記載の製造法。

【請求項4】部分構造式

【化3】

〔式中、R²は置換されていてもよい水酸基、ハロゲン原子、置換されていてもいアシル基、ニトロ基または置換されていてもよいアミノ基を示す。〕である請求項1記載の製造法。

【請求項5】R²が置換されていてもよい水酸基である 請求項4記載の製造法。

【請求項6】 R^2 が C_{1-4} アルコキシ基である請求項5記載の製造法。

【請求項7】mが0である請求項1記載の製造法。

【請求項8】R¹が水素原子である請求項1記載の製造 注

【請求項9】一般式(I)で表される化合物が5-[4-[2-(2-フリル)-5-メチル-4-オキサゾリルメトキシ]-3-メトキシフェニル]-2-オキソペンタン酸エチルエステルである請求項1記載の製造法。

【請求項10】光学活性三級ホスフィンが一般式 【化4】 1, T i またはS n e; X はN (C_2 H_5) $_3$, C H_3 C O_2 またはN ロゲン原子を示し; X がN (C_2 H_5) $_3$ であるとき、I が2、I かがI であり、かつ、I がI のであるとき I が I が I が I であるとき I が I が I は I のであるとき I が I が I は I のであるとき I が I が I であるとき I である I であるとき I である I でき I である I でき I で

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
G & P & R^5 \\
R^7 & Z \\
R^5 & R^6 \\
R^7 & Z
\end{array}$$

〔式中、環Gは水素化されていてもよいベンゼン環を、 R^5 , R^6 および R^7 は同一または異なって水素原子または C_{1-4} アルキル基を示す。〕で表される化合物の光学活性体である請求項1記載の製造法。

【請求項11】環Gがベンゼン環であり、 R^5 , R^6 および R^7 が水素原子である請求項10記載の製造法。

【請求項12】一般式(II)で表される化合物がビス [ルテニウム[2,2'ービス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'ービナフチル]へキサクロロチタニウム]トリエチルアミンである請求項1記載の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、血糖および血中脂質低下作用を有し、糖尿病治療剤として有用なオキサゾリジンジオン誘導体の原料化合物として有用な光学活性化合物の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】血糖および血中脂質低下作用を有し、糖尿病治療剤として有用なオキサゾリジンジオン誘導体としては、例えばEP-A 710659に記載の化合物が知られている。該化合物のなかでも、とりわけ光学活性体のなか

に、優れた活性を有するものがある。EP-A 710659には、該光学活性体を製造する際に原料化合物として用いられる光学活性化合物の製造法として、例えばパン酵母によるケトンのアルコールへの不斉還元、光学活性 - DI OP/ $\{Rh(COD)Cl_2\}_2, Ph_2SiH_2$ によるケトンのアルコールへの不斉還元、キラル触媒 $\{(Cinchonidine, Pt-Al_2O_3), (Quinidine, Pt-Al_2O_3), (Cinchonidine, Pt-Al_2O_3), (光学活性-BINAP, RuCl_2)等〕を用いる不斉水素添加によるケトンのアルコールへの不斉還元等が挙げられる旨記載されている。しかし、EP-A 710659には、一般的な不斉還元法が列挙されているに過ぎず、具体的な実施例や実施態様の記載はない。一方、例えば特開昭64$

-68387、特開平2-191289等には、不斉水素化反応において、ルテニウムーホスフィン錯体を触媒として用いることが記載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】糖尿病治療剤として有 用なオキサゾリジンジオン誘導体の原料化合物として用 いられる光学活性化合物を製造するにあたり、高収率か つ高純度で目的物を得ることのでき、工業的な大量生産 に有利な製造法が求められている。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式(I) 【化5】

1, TistcdSne; XdN (C2H5)3, CH3CO

2またはハロゲン原子を示し; XがN(C, H₅) gである

とき、1が2、hが1であり、かつ、MがZnであると

$$R - (Y)_m - (CH_2)_n - CII - 0$$

$$E \quad A - CH_2 COCOOR^4$$

[式中、Rはそれぞれ置換されていてもよい炭化水素または複素環基を;Yは-CO-, -CH (OH) - または- R 3 ー (R 3 は置換されていてもよい- R 3 に示される基を;mは- 3 または- 2 で示される基を;mは- 3 または- 2 で示される基を;mは- 3 または- 2 で示される基を;Aは- 2 個の- 2 によって水素原子または- 3 によった。」で表される化合物を、

一般式(II) [RuWMCl_k]₁X_h

〔式中、Wは光学活性三級ホスフィンを; MはZn, A

き
$$k$$
が 4 、 M が A 1であるとき k が 5 、 M が T iまたは S nであるとき k が 6 であり; X が C H $_3$ CO $_2$ またはハロゲン原子であるとき、 1 が 1 、 h が 2 であり、かつ、 M が Z nであるとき k が 2 、 M が A 1であるとき k が 3 、 M が T iまたは S nであるとき k が 4 である。〕で表される化合物の存在下に、還元反応に付すことを特徴とする一般式 (III)

【化6】

$$R - (Y)_m - (CH_2)_n - CH - 0$$
 $E + A - CII_2 CHCOOR^4$
 OH

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕で表される化合物の光学活性体の製造法に関する。

【0005】一般式(I)中、Rで表される置換されて いてもよい炭化水素基における炭化水素基としては、脂 肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、脂環族-脂肪族炭 化水素基、芳香脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基が 挙げられる。該脂肪族炭化水素基としては、炭素数1~ 8のもの、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロ ピル、ブチル、イソブチル、sec. ーブチル、t. ーブチ ル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、t.ーペン チル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、オクチルな ど炭素数1~8の飽和脂肪族炭化水素基(例、アルキル 基等)、およびエテニル、1ープロペニル、2ープロペ ニル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、2 ーメチルー1ープロペニル、1ーペンテニル、2ーペン テニル、3-ペンテニル、4-ペンテニル、3-メチル -2-ブテニル、1-ヘキセニル、3-ヘキセニル、 2,4-ヘキサジエニル、5-ヘキセニル、1-ヘプテ ニル、1-オクテニル、エチニル、1-プロピニル、2

ープロピニル、1ーブチニル、2ーブチニル、3ーブチ ニル、1-ペンチニル、2-ペンチニル、3-ペンチニ ル、4-ペンチニル、1-ヘキシニル、3-ヘキシニ ル、2,4-ヘキサジイニル、5-ヘキシニル、1-ヘ プチニル、1-オクチニルなど炭素数2~8の不飽和脂 肪族炭化水素基(例、アルケニル基、アルキニル基等) が挙げられる。該脂環族炭化水素基としては、炭素数3 ~7のもの、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シ クロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルなど炭 素数3~7の飽和脂環族炭化水素基(例、シクロアルキ ル基等) および1-シクロペンテニル、2-シクロペン テニル、3-シクロペンテニル、1-シクロヘキセニ ル、2-シクロヘキセニル、3-シクロヘキセニル、1 ーシクロヘプテニル、2ーシクロヘプテニル、3ーシク ロヘプテニル、2,4-シクロヘプタジエニルなど炭素 数5~7の不飽和脂環族炭化水素基(例、シクロアルケ ニル基、シクロアルカジエニル基等)が挙げられる。

【 0 0 0 6 】該脂環族 - 脂肪族炭化水素基としては、上 記脂環族炭化水素基と脂肪族炭化水素基とが結合したも の(例、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルケニ ルーアルキル基、シクロアルキニルーアルキル基等)の うち、炭素数4~9のもの、例えばシクロプロピルメチ ル、シクロプロピルエチル、シクロブチルメチル、シク ロペンチルメチル、2-シクロペンテニルメチル、3-シクロペンテニルメチル、シクロヘキシルメチル、2-シクロヘキセニルメチル、3-シクロヘキセニルメチ ル、シクロヘキシルエチル、シクロヘキシルプロピル、 シクロヘプチルメチル、シクロヘプチルエチルなどが挙 げられる。該芳香脂肪族炭化水素基としては、炭素数7 ~13のもの、例えばベンジル、フェネチル、1-フェ ニルエチル、3-フェニルプロピル、2-フェニルプロ $\forall \nu$ 、1-フェニルプロピル、 $\alpha-$ ナフチルメチル、 α -ナフチルエチル、β-ナフチルメチル、β-ナフチル エチルなどが挙げられる。該芳香族炭化水素基として は、炭素数6~14のもの、例えばフェニル、ナフチル $(\alpha - \tau)$ ($\alpha - \tau$) などが挙げられる。 【0007】一般式(I)中、Rで表される置換されて いてもよい複素環基における複素環基としては、例えば 1個の硫黄原子、窒素原子または酸素原子を含む5~7 員複素環基、2~4個の窒素原子を含む5~6員複素環 基、1~2個の窒素原子および1個の硫黄原子または酸 素原子を含む5~6員複素環基が挙げられ、これらの複 素環基は2個以下の窒素原子を含む6員環、ベンゼン環 または1個の硫黄原子を含む5員環と縮合していてもよ い。このような複素環基の具体例としては、例えば、2 ーピリジル、3ーピリジル、4ーピリジル、2ーピリミ ジニル、4-ピリミジニル、5-ピリミジニル、6-ピ リミジニル、3-ピリダジニル、4-ピリダジニル、2 ーピラジニル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーイミ ダゾリル、4-イミダゾリル、5-イミダゾリル、3-ピラゾリル、4ーピラゾリル、イソチアゾリル、イソオ キサゾリル、2-チアゾリル、4-チアゾリル、5-チ アゾリル、2-オキサゾリル、4-オキサゾリル、5-オキサゾリル、1,2,4-オキサジアゾールー5-イ ートリアゾールー4ーイル、テトラゾールー5ーイル、 ベンズイミダゾールー2ーイル、インドールー3ーイ ル、1 H-インダゾール-3-イル、1 H-ピロロ (2,3-b)ピラジン-2-イル、1H-ピロロ 〔2,3-b〕ピリジン-6-イル、1H-イミダゾ 〔4,5-b〕ピリジンー2ーイル、1Hーイミダゾ 〔4,5-c〕ピリジン-2-イル、1H-イミダゾ 〔4,5-b〕ピラジン-2-イル等が挙げられる。こ れらの中でもオキサゾリル、チアゾリルおよびトリアゾ リルが好ましい。一般式(I)中、Rは好ましくは置換 されていてもよい複素環基である。Rはさらに好ましく は置換されていてもよいオキサゾリル基である。

【0008】一般式(I)中、Rで表される炭化水素基

および複素環基は、それぞれ置換可能な位置に置換基を

1~3個有していてもよい。かかる置換基としては、例 えば脂肪族鎖式炭化水素基、脂環式炭化水素基、アリー ル基、芳香族複素環基、非芳香族複素環基、ハロゲン原 子、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換さ れていてもよいアシル基、置換されていてもよいヒドロ キシル基、置換されていてもよいチオール基、エステル 化されていてもよいカルボキシル基が挙げられる。該脂 肪族鎖式炭化水素基としては、炭素数1~15の直鎖状 または分枝鎖状の脂肪族炭化水素基、例えば炭素数1~ 10のアルキル基、炭素数2~10のアルケニル基、炭 素数2~10のアルキニル基などが挙げられる。アルキ ル基の好適な例としては、例えばメチル、エチル、プロ ピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec. ーブチ ル、t.ーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチ ル、t.ーペンチル、1 ーエチルプロピル、ヘキシル、イ ソヘキシル、1,1ージメチルブチル、2,2ージメチル ブチル、3,3-ジメチルブチル、2-エチルブチル、 ヘキシル、ペンチル、オクチル、ノニル、デシルなどが 挙げられる。アルケニル基の好適な例としては、例えば ビニル、アリル、イソプロペニル、1-プロペニル、2 ーメチルー1ープロペニル、1ーブテニル、2ーブテニ ル、3-ブテニル、2-エチル-1-ブテニル、3-メ チルー2ーブテニル、1ーペンテニル、2ーペンテニ ル、3-ペンテニル、4-ペンテニル、4-メチル-3 ーペンテニル、1-ヘキセニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニル、4-ヘキセニル、5-ヘキセニルなどが挙 げられる。アルキニル基の好適な例としては、例えばエ チニル、1ープロピニル、2ープロピニル、1ーブチニ ル、2-ブチニル、3-ブチニル、1-ペンチニル、2 ーペンチニル、3ーペンチニル、4ーペンチニル、1-ヘキシニル、2-ヘキシニル、3-ヘキシニル、4-ヘ キシニル、5-ヘキシニルなどが挙げられる。 【0009】該脂環式炭化水素基としては、炭素数3~ 12の飽和または不飽和の脂環式炭化水素基、例えばシ

クロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカジ エニル基などが挙げられる。シクロアルキル基の好適な 例としては、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シ クロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シク ロオクチル、ビシクロ〔2.2.1〕ヘプチル、ビシクロ 〔2.2.2〕オクチル、ビシクロ〔3.2.1〕オクチ ル、ビシクロ〔3.2.2〕ノニル、ビシクロ〔3.3. 1] ノニル、ビシクロ〔4.2.1〕 ノニル、ビシクロ 〔4.3.1〕 デシルなどが挙げられる。 シクロアルケニ ル基の好適な例としては、例えば2-シクロペンテンー 1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、2-シクロ ヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イルな どが挙げられる。シクロアルカジエニル基の好適な例と しては、例えば2,4ーシクロペンタジエンー1ーイ ル、2,4ーシクロヘキサジエンー1ーイル、2,5ーシ クロヘキサジエンー1ーイルなどが挙げられる。該アリ

ール基としては炭素数6~14のもの、例えばフェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニルなどが挙げられ、なかでもフェニル、1-ナフチル、2-ナフチルなどが好ましい。

【0010】該芳香族複素環基の好適な例としては、例 えばフリル、チエニル、ピロリル、オキサゾリル、イソ オキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、イミダゾ リル、ピラゾリル、1,2,3-オキサジアゾリル、1, 2,4-オキサジアゾリル、1,3,4-オキサジアゾリ ル、フラザニル、1,2,3-4アジアゾリル、1,2,4-チアジアゾリル、1,3,4-チアジアゾリル、1,2, 3-トリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、テトラゾ リル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジ ニル、トリアジニルなどの芳香族単環式複素環基:例え ばベンゾフラニル、イソベンゾフラニル、ベンゾ〔b〕 チエニル、インドリル、イソインドリル、1H-インダ ゾリル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾオキサゾリル、 1,2-ベンゾイソオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、 1,2-ベンゾイソチアゾリル、1H-ベンゾトリアゾ リル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル、キナゾ リニル、キノキサリニル、フタラジニル、ナフチリジニ ル、プリニル、プテリジニル、カルバゾリル、αーカル ボリニル、β-カルボリニル、γ-カルボリニル、アク リジニル、フェノキサジニル、フェノチアジニル、フェ ナジニル、フェノキサチイニル、チアントレニル、フェ ナトリジニル、フェナトロリニル、インドリジニル、ピ ロロ〔1,2-b〕 ピリダジニル、ピラゾロ〔1,5a] ピリジル、イミダゾ〔1,2-a] ピリジル、イミ ダゾ〔1,5-a〕ピリジル、イミダゾ〔1,2-b〕ピ リダジニル、イミダゾ〔1,2-a〕ピリミジニル、1, トリアゾロ〔4,3-b〕ピリダジニルなどの芳香族縮 合複素環基などが挙げられる。

【0011】該非芳香族複素環基の好適な例としては、 例えばオキシラニル、アゼチジニル、オキセタニル、チ エタニル、ピロリジニル、テトラヒドロフリル、チオラ ニル、ピペリジル、テトラヒドロピラニル、モルホリニ ル、チオモルホリニル、ピペラジニル、ピロリジノ、ピ ペリジノ、モルホリノなどが挙げられる。該ハロゲン原 子の例としてはフッ素、塩素、臭素およびヨウ素が挙げ られ、とりわけフッ素および塩素が好ましい。該置換さ れていてもよいアミノ基としては、炭素数1~10のア ・ ルキル、炭素数2~10のアルケニル、炭素数1~10 のアシルまたは芳香族基によりモノーもしくはジー置換 されていてもよいアミノ基が挙げられる。置換されたア ミノ基としては、例えばメチルアミノ、ジメチルアミ ノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、ジブチルアミノ、 ジアリルアミノ、シクロヘキシルアミノ、アセチルアミ ノ、プロピオニルアミノ、ベンゾイルアミノ、フェニル アミノ、N-メチル-N-フェニルアミノ等が挙げられ

る。

【0012】該置換されていてもよいアシル基において、アシル基としては、(i)ホルミルの他、(ii)例えば炭素数1~10のアルキル、炭素数2~10のアルケニルまたは炭素数6~12の芳香族基がカルボニル基と結合したもの(例、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル、ヘプタノイル、オクタノイル、シクロブタンカルボニル、シクロヘキサンカルボニル、シクロヘコタンカルボニル、シクロヘキサンカルボニル、シクロヘコタンカルボニル、ベンゾイル、ニコチノイル等)が挙げられる。置換されたアシルとしては、前記アシル基に例えば炭素数1~3のアルキル、炭素数1~3のアルコキシ、ハロゲン(例、塩素、フッ素、臭素など)、ニトロ、ヒドロキシル、アミノなどが置換したものが挙げられる。

【0013】該置換されていてもよいヒドロキシル基に おいて、置換されたヒドロキシル基としては、例えばア ルコキシ、アルケニルオキシ、アラルキルオキシ、アシ ルオキシ、アリールオキシなどが挙げられる。アルコキ シの好適な例としては、炭素数1~10のもの、例えば メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブ トキシ、イソブトキシ、sec. ーブトキシ、t. ーブトキ シ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ネオペンチ ルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、ノニルオ キシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロ ヘキシルオキシなどが挙げられる。アルケニルオキシの 好適な例としては、炭素数2~10のもの、例えばアリ ル (allyl) オキシ、クロチルオキシ、2ーペンテニル オキシ、3-ヘキセニルオキシ、2-シクロペンテニル メトキシ、2-シクロヘキセニルメトキシなどが挙げら れる。アラルキルオキシの好適な例としては、炭素数7 ~10のもの、例えばベンジルオキシ、フェネチルオキ シなどが挙げられる。アシルオキシの好適な例として は、炭素数2~4のアルカノイルオキシ(例、アセチル オキシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、イソブ チリルオキシなど) などが挙げられる。 アリールオキシ の好適な例としては、炭素数6~14のもの、例えばフ ェノキシ、4-クロロフェノキシなどが挙げられる。 【0014】該置換されていてもよいチオール基として は、例えばアルキルチオ、アラルキルチオ、アシルチオ などが挙げられる。アルキルチオの好適な例としては、 炭素数1~10のアルキルチオ、例えばメチルチオ、エ チルチオ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチ オ、イソブチルチオ、sec. - ブチルチオ、t. - ブチルチ オ、ペンチルチオ、イソペンチルチオ、ネオペンチルチ オ、ヘキシルチオ、ヘプチルチオ、ノニルチオ、シクロ ブチルチオ、シクロペンチルチオ、シクロヘキシルチオ などが挙げられる。アラルキルチオの好適な例として は、炭素数7~10のもの、例えばベンジルチオ、フェ ネチルチオなどが挙げられる。アシルチオの好適な例としては、炭素数2~4のアルカノイルチオ、例えばアセチルチオ、プロピオニルチオ、ブチリルチオ、イソブチリルチオなどが挙げられる。

【0015】該エステル化されていてもよいカルボキシル基において、エステル化されたカルボキシル基としては、例えば炭素数2~5のアルコキシカルボニル、伊えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロボキシカルボニル、ブトキシカルボニルなど)、炭素数8~10のアラルキルオキシカルボニル(例えばベンジルオキシカルボニルなど)、炭素数7~15のアリールオキシカルボニル(例えばフェノキシカルボニル、pートリールオキシカルボニルなど)などが挙げられる。Rで示される炭化水素基上および複素環基上の置換基の中でもフェニル、ナフチル、フリル、チエニル、C1-3アルキルが特に好ましい。

【0016】一般式(I)中、Rで表される炭化水素基 および複素環基上の置換基は、それらが脂環式炭化水素 基、アリール基、芳香族複素環基、非芳香族複素環基で あるときはさらにそれぞれ適当な置換基を1個以上、好 ましくは1~3個有していてもよく、該置換基として は、例えば炭素数1~6のアルキル基、炭素数2~6の アルケニル基、炭素数2~6のアルキニル基、炭素数3 ~7のシクロアルキル基、炭素数6~14のアリール基 (例、フェニル、ナフチルなど)、芳香族複素環基 (例、チエニル、フリル、ピリジル、オキサゾリル、チ アゾリルなど)、非芳香族複素環基(例、テトラヒドロ フリル、モルホリノ、ピペリジノ、ピロリジノ、ピペラ ジノなど)、炭素数7~9のアラルキル基、アミノ基、 $N-モノ(C_{1-4})$ アルキルアミノ基、N, N-ジ(C1-4)アルキルアミノ基、炭素数2~8のアシルアミノ 基(例、アセチルアミノ、プロピオニルアミノ、ベンゾ イルアミノなど)、アミジノ基、炭素数2~8のアシル 基、カルバモイル基、N-モノ(C1-4)アルキルカル バモイル基、N , N-ジ(C_{1-4})アルキルカルバモイ ル基、スルファモイル基、N-モノ(C₁₋₄)アルキル スルファモイル基、N, N-ジ(C_{1-4}) アルキルスル ファモイル基、カルボキシル基、炭素数2~8のアルコ キシカルボニル基、ヒドロキシル基、炭素数1~4のア ルコキシ基、炭素数2~5のアルケニルオキシ基、炭素 数3~7のシクロアルキルオキシ基、炭素数7~9のア ラルキルオキシ基、炭素数6~14のアリールオキシ基 (例、フェニルオキシ,ナフチルオキシなど)、メルカ プト基、炭素数1~4のアルキルチオ基、炭素数7~9 のアラルキルチオ基、炭素数6~14のアリールチオ基 (例、フェニルチオ,ナフチルチオなど)、スルホ基、 シアノ基、アジド基、ニトロ基、ニトロソ基、ハロゲン (フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)などが挙げられる。一 般式(I)中、Rはさらに好ましくはフェニル、ナフチ ル、フリル、チエニルまたはC₁₋₃アルキル基から選ば

れる $1\sim3$ 個の置換基を有していてもよいオキサゾリル,チアゾリルまたはトリアゾリル基である。一般式(I)中、Rは特に好ましくはフェニル、ナフチル、フリル、チエニルまたは C_{1-3} アルキル基で置換されていてもよいオキサゾリル基である。

【0017】一般式(I)中、R1またはR4で示される C1-4アルキル基としては、メチル, エチル, プロピ ル, イソプロピル, ブチル, イソブチル, sec. ーブチ ル, t. -ブチルが挙げられる。R1としては水素原子が 好ましい。 R^4 としては、 C_{1-4} アルキル基が好ましい。 mはOまたは1を示すがOが好ましい。nはO, 1また は2を示すが0または1が好ましく0が最も好ましい。 Yは-CO-, -CH (OH) -または-NR3-を示 すが、-CH(OH)-または-NR3-が好ましい。 R³で示される置換されていてもよいC1-4アルキル基に おいて、C₁₋₄アルキル基としては、前記したR¹または R⁴で示されるC1-4アルキル基と同様のものが用いられ る。また、その置換基としては、例えばハロゲン原子 (例、フッ素, 塩素, 臭素, ヨウ素), 炭素数1~4の アルコキシ基 (例えばメトキシ, エトキシ, プロポキ シ, ブトキシ, イソブトキシ, sec. -ブトキシ, t. -ブ トキシなど), ヒドロキシル基, ニトロ基, 炭素数1~ 4のアシル基 (例えばホルミル、アセチル、プロピオニ ルなど) などが挙げられる。

【 O O 1 8 】 Aで示される 2 価の C_{1-7} 脂肪族炭化水素 基は直鎖状、分枝状のいずれでもよく、また飽和不飽和のいずれでもよい。その具体例としては、例えば $-CH_2$ - , $-CH(CH_3)$ - , $-(CH_2)$ $_2$ - , $-CH(C_2H_5)$ - , $-(CH_2)$ $_3$ - , $-(CH_2)$ $_4$ - , $-(CH_2)$ $_5$ - , $-(CH_2)$ $_6$ - , $-(CH_2)$ $_7$ - の飽和のもの、例えば-CH=CH- , $-C(CH_3)$ =CH- , $-CH=CH-CH_2-$, $-C(C_2H_5)$ =CH- , $-CH_2-CH=CH-CH -CH_2$ - , $-CH_2$ -CH=CH-CH- $-CH_2$ - , -CH= -CH- -CH-

【0019】一般式(I)中、環Eは置換可能な任意の位置に1ないし2個の置換基を有する。このような置換基としては、アルキル基、置換されていてもよいヒドロキシル基、ハロゲン原子、置換されていてもよいアシル基、ニトロ基および置換されていてもよいアミノ基が挙げられる。これらは、いずれもRで示される炭化水素基および複素環基の置換基として述べたものと同様のものが用いられる。環Eすなわち部分構造式

【化7】



〔式中、R²は置換されていてもよいヒドロキシル基, ハロゲン原子,置換されていてもよいアシル基,ニトロ 基または置換されていてもよいアミノ基を示す。] を示す。 R^2 で示される置換されていてもよいトドロキシル基,ハロゲン原子,置換されていてもよいアシル基,および置換されていてもよいアミノ基としては、いずれもRで示される炭化水素基および複素環基の置換基として述べたものと同様のものが挙げられる。 R^2 は、好ましくは置換されていてもよいトドロキシル基またはハロゲン原子である。 R^2 は、さらに好ましくは置換されていてもよいトドロキシル基であり、特に好ましくは C_{1-4} アルコキシ基である。

【0020】一般式(I)で表される化合物(以下、化合物(I)と略記する)の好ましい例としては、例えば、Rがフェニル、ナフチル、フリル、チエニルまたは C_{1-3} アルキルで置換されていてもよいオキサゾリル基;mが0;nが0または1; R^1 が水素原子;環Eすなわち部分構造式

【化8】

かつ \mathbb{R}^2 が \mathbb{C}_{1-4} アルコキシ基 ; Aが $-(CH_2)_2$ -である化 合物が挙げられる。

【0021】化合物(I)の好ましい具体例としては、例えば5- $\{4-\{2-(2-7)U)-5-X+U-4-7++$ サゾリルメトキシ]-3-Xトキシフェニル]-2-オキソペンタン酸エチルエステルが挙げられる。一般式(I)で表される化合物は、EP-A612743およびEP-A710659に記載の方法により製造することができる。

【0022】本発明の製造法において、化合物(I) を、化合物(II)の存在下に、還元反応に付すことによ り、化合物(III)が製造される。一般式(II)におい て、Wで示される光学活性三級ホスフィンとしては、一 般式(IV)

【化9】

$$\begin{array}{c|c}
G & P & R^5 \\
R^7 & 2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^5 \\
R^7 & 2
\end{array}$$

〔式中、環Gは水素化されていてもよいベンゼン環を、 R^5 , R^6 および R^7 は同一または異なって水素原子または C_{1-4} アルキル基を示す。〕で表される化合物の光学活性体が挙げられる。 R^5 , R^6 および R^7 で示される C_{1-4} アルキル基としては、前記した R^1 または R^4 で示される C_{1-4} アルキル基と同様のものが用いられる。

【0023】一般式 (IV) で表される化合物の具体例としては、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナ

フチル、2,2'-ビス(ジ-(p-トリル)ホスフィノ)-1,1' -ビナフチル、2,2'-ビス(ジ-(3,5-ジメチルフェニル) ホスフィノ)-1,1'-ビナフチル、2,2'-ビス(ジフェニル ホスフィノ)-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-ビナフチル等が挙げられる。一般式(IV)で表される化 合物は、特に好ましくは環Gがベンゼン環であり、 R⁵, R⁶およびR⁷が水素原子である化合物、すなわち 2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチルで ある。光学活性三級ホスフィンには、(R)および (S)の光学異性体が存在するが、目的とする化合物の 絶対配置により適宜選択することができる。すなわち、 (R) - 体の目的化合物を得たい場合には、(R) の光 学活性三級ホスフィンを用い、(S)-体の目的化合物 を得たい場合には、(S)の光学活性三級ホスフィンを 用いればよい。一般式(II)において、Xで示されるハ ロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙

【0024】化合物(II)の好ましい例としては、Wが一般式(IV)で示され、かつ、環Gがベンゼン環であり、 R^6 , R^6 および R^7 が水素原子;MがT i;XがN(C_2H_5) $_3$ または塩素であり;XがN(C_2H_5) $_3$ であるとき、1が2、hが1、kが6であり;Xが塩素であるとき、1が1、hが2、kが4である化合物が挙げられる。化合物(II)は、特に好ましくはビス[ルテニウム[2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル}ヘキサクロロチタニウム]トリエチルアミンである。化合物(II)は、例えば特開昭64-68387、特開平3-255090、特開平4-139140等に記載の方法あるいはこれに準ずる方法により製造することができる。とりわけ、Xがハロゲン原子である化合物(II)は、

げられ、なかでも塩素が好ましい。

一般式(II') 【 RuX^1_p (T) $_q$ W】 Z_r 〔式中、 X^1 はハロゲン原子を;Tは置換基を有していてもよいベンゼン、またはアセトニトリルを;Wは光学活性三級ホスフィンを;Zはハロゲン原子を示し;Tが置換基を有していてもよいベンゼンであるとき、p, q およびrが1であり;Tがrセトニトリルであるとき、pが1であるときは、qが2、rが1であり;pが0であるとき、qが4、rが2である。〕で表される化合物とルイス酸とを反応させることにより製造することができる。

【0025】一般式(II')中、 X^1 またはZで示される ハロゲン原子としては、前記したXで示されるハロゲン原子と同様のものが用いられる。一般式(II')中、Tで示される置換基を有していてもよいベンゼンにおける置換基としては、例えば C_{1-4} アルキル、 C_{1-4} アルコキシ、 C_{2-5} アルコキシカルボニルおよびハロゲン原子が挙げられる。ここにおいて、 C_{1-4} アルキルとしては、前記した R^1 または R^4 で示される C_{1-4} アルキル基と同様のものが用いられる。また、 C_{1-4} アルコキシおよびハロゲン原子としては、前記した R^3 における置換基と

同様のものが用いられる。さらに、C2-5アルコキシカルボニルとしては、Rの置換基として前述したものと同様のものが用いられる。Tの好適な例としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン、エチルベンゼン、セーブチルベンゼン、ターシメン、クメン、安息香酸メチルエステル、メチル安息香酸メチルエステル、クロロ安息香酸メチルエステル、アニソール、メチルアニソール、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン、ブロモベンゼン、フルオロベンゼン等が挙げられる。

【0026】化合物(II')の好ましい例としては、Tがベンゼン;Wが一般式(IV)で示され、かつ、環Gがベンゼン環であり、R⁵, R⁶およびR⁷が水素原子; p, qおよびrが1である化合物が挙げられる。化合物(II')は、特に好ましくはルテニウムクロロベンゼン[2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]クロライドである。化合物(II')は、例えば特開平2-191289、特開平3-255090、特開平4-139140等に記載の方法あるいはこれに準ずる方法により製造することができる。

【0027】ルイス酸としては、一般式 (II) における M(Zn,Al,Tistchsn) を含むルイス酸、例 えば四塩化チタン、四塩化スズ、塩化亜鉛、塩化アルミニウム等が挙げられる。ルイス酸は、好ましくは四塩化チタンである。

【0028】化合物(II')とルイス酸との反応は、通 常有機溶媒中で行われる。該有機溶媒は、反応を阻害し ないものであればよく、具体的には、ベンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素類;ジエチルエーテ ル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン、テトラヒド ロフラン等のエーテル類; ジクロロメタン, 1,1,2,2-テ トラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類等が挙げら れる。これらの有機溶媒は、その2種以上を適宜の割合 で混合して用いてもよい。有機溶媒の使用量は、化合物 (II') 1重量部に対し、通常1~1000倍容量、好まし くは3~500倍容量である。反応温度は、通常-20~50 ℃、好ましくは0~20℃である。反応時間は、通常5分 ~10時間、好ましくは30分~5時間である。ルイス酸の 使用量は、化合物(II')に対し、0.1~5倍モル、好ま しくは0.5~2倍モルである。このようにして得られ る、Xがハロゲン原子である化合物(II)は、公知の分 離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮などにより精製する ことができる。また、化合物(II')およびルイス酸を 含む反応液を、化合物(II)として化合物(I)の還元 反応に用いてもよい。

【0029】化合物(II)の使用量は、化合物(I)に対し、1/2~1/1000倍モル、好ましくは1/10~1/500倍モルである。

【0030】還元反応は、自体公知の方法により、通常 5~120kg/cm²、好ましくは30~110kg/cm²の水素圧 下、有機溶媒中で行われる。該有機溶媒は、反応を阻害 しないものであればよく、具体的には、メタノール、エ タノール、プロパノール、イソプロパノール等のアルコ ール類;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化 水素類;ジエチルエーテル,ジイソプロピルエーテル, ジオキサン, テトラヒドロフラン等のエーテル類; クロ ロホルム, ジクロロメタン, 1,1,2,2-テトラクロロエタ ン等のハロゲン化炭化水素類; 酢酸エチル等のエステル 類;酢酸;N,N-ジメチルホルムアミド等のアミド類等が 挙げられる。これらの有機溶媒は、その2種以上を適宜 の割合で混合して用いてもよい。有機溶媒は、好ましく はアルコール類であり、さらに、化合物(I)における R⁴と同一のアルキル基を有するアルコール類が好まし い。有機溶媒の使用量は、化合物(Ⅰ)1重量部に対 し、通常1~1000倍容量、好ましくは3~500倍容量で ある。反応温度は、通常0~150℃、好ましくは5~120 ℃、さらに好ましくは10~80℃である。反応時間は、通 常0.5~100時間、好ましくは1~50時間、さらに好まし くは5~20時間である。このようにして得られる化合物 (III)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃 縮、溶媒抽出、晶出、再結晶、転溶、クロマトグラフィ ーなどにより単離精製することができる。

【0031】本発明の製造法によれば、血糖および血中脂質低下作用を有し、糖尿病治療剤として有用なオキサゾリジンジオン誘導体、とりわけ(R)-(+)-5-{3-{4-{2-(2-フリル)-5-メチル-4-オキサゾリルメトキシ}-3-メトキシフェニル]プロピル}-2,4-オキサゾリジンジオンの原料化合物として用いられる光学活性化合物を実質的に純粋に得ることができる。

[0032]

【発明の実施の形態】以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではなく、また本発明の範囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい。実施例中で使用するエタノールは、マグネシウムエトキシド存在下で、還流後、蒸留し、さらに脱気して用いた。光学活性体の光学純度は、鏡像体過剰率(%e.e.)で評価した。該鏡像体過剰率は、以下に示す条件下での高速液体クロマトグラフィーを用い、次式により求めた。

鏡像体過剰率 (%e.e.) = 100×[(R) - (S)] /[(R) + (S)]

[式中、(R)および(S)は、鏡像体の絶対配置、および各鏡像体の高速液体クロマトグラフィーにおける面積を示す]

(高速液体クロマトグラフィー条件)

カラム: CHIRALPAK AD(ダイセル化学工業株式会社製) (粒径:10μm; カラム径:4.6mm; カラム長:250mm)

移動層:n-ヘキサン/2-プロパノール=80/20(v/v) 流速:0.5m1/min 温度:35℃ 検出:UV254nm 【0033】 【実施例】 実施例1

(R)-5-(4-(2-(2-フリル)-5-メチル-4-オキサゾリルメト キシ]-3-メトキシフェニル]-2-ヒドロキシペンタン酸エ チルエステル (以下、化合物Aと略記する) の製造 ジルテニウムテトラクロロ ビス((R)-2,2'-ビス(ジフェ ニルホスフィノ)-1,1'-ピナフチル]トリエチルアミン (Ru₂Cl₄((R)-BINAP)₂NEt₃) (以下、化合物Bと略記す る) 0.567g (0.3mmol) を80mlのシュレンク管に入れ、 充分窒素置換を行ってから、塩化メチレン 20ml および 四塩化チタン 0.114g (0.6mmol) を加え、室温で3時間 かき混ぜた。反応終了後、減圧下で塩化メチレンを留去 し、乾固したところ、ビス[ルテニウム[2,2-ビス(ジフ ェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]ヘキサクロロチタ ニウム]トリエチルアミン ([Ru((R)-BINAP)TiCl_g]₂NEt 3)を濃緑色の固体(0.68g)として得た。100mlオート クレーブに、上記した濃緑色の固体 0.072g (0.035mmo・ 1) および5-[4-[2-(2-フリル)-5-メチル-4-オキサゾリ ルメトキシ]-3-メトキシフェニル]-2-オキソペンタン酸 エチルエステル (以下、化合物A'と略記する) 3.0g (7.03mmol)を入れ、充分窒素置換を行ってから、脱気 したエタノール 15mlを入れ、水素圧45kg/cm²で10時間 接触還元を行った。得られる反応液に、エタノール 11m 1を加え、0~5℃で3時間撹拌晶析して、実質的に純 粋な標記化合物 2.6g(収率86.7%)を得た。鏡像体過 剰率は、96.0%e.e.であった。

【0034】実施例2

化合物Aの製造

四塩化チタンのかわりに四塩化スズ 0.16g (0.6mmol) を用いる以外は、実施例 1 と同様にして、ビス[ルテニウム[2,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]へキサクロロチン]トリエチルアミン ([Ru((R)-BIN AP)SnCl₆]₂NEt₃) を濃褐色の固体 (0.67g) として得た。100mlオートクレーブに、上記した濃褐色の固体 0.077g (0.035mmol) および化合物A'3.0g (7.03mmol) を入れ、ついで、実施例 1 と同様にして、実質的に純粋な標記化合物 2.5g (収率83.0%) を得た。鏡像体過剰率は、95.0%e.e.であった。

実施例3

化合物Aの製造

四塩化チタンのかわりに塩化亜鉛 0.08g (0.6mmol) を用いる以外は、実施例 1 と同様にして、ビス[ルテニウム[2,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]テトラクロロジィインク]トリエチルアミン($\{Ru((R)-BINAP)ZnCl_4\}_2NEt_3$)を濃褐色の固体(0.65g)として得た。100m1オートクレーブに、上記した濃褐色の固体 <math>0.069g (0.035mmol) および化合物 A' 3.0g (7.03mmol)

を入れ、ついで、実施例1と同様にして、実質的に純粋な標記化合物 2.4g (収率79.6%) を得た。鏡像体過剰率は、95.0%e.e.であった。

【0035】実施例4

化合物Aの製造

化合物Bのかわりにジルテニウムテトラクロロ ビス [(R)-2,2'-ビス[ジー(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル]トリエチルアミン 0.574g (3nmo l)を用いる以外は、実施例1と同様にして、ビス[ルテニウム[2,2-ビス[ジー(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル]へキサクロロチタニウム]トリエチルアミンを濃緑色の固体 (0.688g)として得た。100mlオートクレーブに、上記した濃緑色の固体 0.074g (0.035nmol)および化合物A'3.0g (7.03nmol)を入れ、ついで、実施例1と同様にして、実質的に純粋な標記化合物 2.3g (収率78.0%)を得た。鏡像体過剰率は、95.0%e.e.であった。

実施例5

化合物Aの製造

化合物Bのかわりにジルテニウムテトラクロロ ビス [(R)-2.2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5.5',6.6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-ビナフチル]トリエチルア ミン 0.519g (3mmol) を用いる以外は、実施例1と同様にして、ビス[ルテニウム[2,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5.5',6.6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-ビナフチル]へキサクロロチタニウム]トリエチルアミンを濃緑色の固体 (0.632g) として得た。100mlオートクレーブに、上記した濃緑色の固体 0.066g (0.035mmol) および化合物A'3.0g (7.03mmol) を入れ、ついで、実施例1と同様にして、実質的に純粋な標記化合物 2.5g (収率80.8%)を得た。鏡像体過剰率は、95.0%e.e.であった。

【0036】実施例6

化合物Aの製造

ルテニウムクロロベンゼン ((R)-2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]クロライド ({RuCl(benzene)(R)-BINAP)]Cl) 0.262g (0.3mmol)を80mlのシュレンク管に入れ、充分窒素置換を行ってから、塩化メチレン 20mlおよび四塩化チタン 0.057g (0.3mmol)を加え、室温で3時間かき混ぜた。反応終了後、減圧下で塩化メチレンを留去し、乾固して、0.31gの固体を得た。100mlオートクレーブに、上記した固体 0.037g (0.035mmol)および化合物A'3.0g (7.03mmol)を入れ、ついて、実施例1と同様にして、実質的に純粋な標記化合物2.6g (収率86.7%)を得た。鏡像体過剰率は、96.0%e.e.であった。

[0037]

【発明の効果】本発明の製造法によれば、血糖および血中脂質低下作用を有し、糖尿病治療剤として有用なオキサゾリジンジオン誘導体の原料化合物として用いられる

光学活性化合物を、高収率かつ高純度で得ることができ、工業的な大量生産に有利である。また、本発明の製

造法によれば、光学活性化合物を簡便な操作で、効率よ く得ることができる。

フロントペー	-ジの続き						
(51) Int. Cl.	3	識別記号		FI			
C07C	69/734			C07C	69/734	В	
	217/18				217/18		
C07D	413/04	307		C07D	413/04	307	
// C07B	53/00			C 0 7 B	53/00	В	
	61/00	300			61/00	300	
C 0 7 M	7:00						
(72)発明者	三橋 茂			(72)発明者	新 三浦	孝志	
	神奈川県平塚市西八幡1丁目4番11号 高 砂香料工業株式会社総合研究所内		高		神奈儿	神奈川県平塚市西八幡1丁目4番11号	
					砂香料	斗工業株式会社総合研究所内	
				(72)発明者	重林	秀徳	
					神奈儿	川県平塚市西八幡1丁目4番11号	高
		•			砂香料	斗工業株式会社総合研究所内	

1 JP10120621/PN

=> D L3 BIB ABS

L3

- L3 ANSWER 1 OF 1 CA COPYRIGHT 2006 ACS on STN
- AN 129:40981 CA Full-text
- TI Preparation of optically active (methoxyphenyl)hydroxypentanoic acid esters as materials for antidiabetic agents
- IN Kawada, Mitsuru: Mitsudera, Hiroyuki; Mitsuhashi, Shigeru; Miura, Takashi; Unrin, Hidenori
- PA Takeda Chemical Industries, Ltd., Japan; Takasago Perfumery Co., Ltd.
- SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 10 pp.

CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

FAN CNT 1

I AN. ON I							
		PATENT NO.		DATE	APPLICATION NO.	DATE	
	PΙ	JP 10120621	A2	19980512	JP 1996-282186	19961024 <	
	PRAI	JP 1996-282186		19961024			
	0S	CASREACT 129:40981;	MARPAT	129:40981			
	Gl						

0H R402C-CH-CH2A-E 0CH (CH2) n- (Y) mR

Title compds. I [R = (substituted) hydrocarbon, (substituted) heterocycle; Y = CO, CH(OH), NR3; R3 = (substituted) C1-4 alkyl; m = 0, 1; n = 0-2; R1, R4 = H, C1-4 alkyl; A = divalent C1-7 aliphatic hydrocarbon; benzene ring may have further 1 or 2 substituents] are prepared by reduction of (methoxyphenyl)oxopentanoates II (R, Y, R1, R3, R4, m, n, A = same as I) in the presence of [RuWMClk]IXh [W = optically active tertiary phosphine; M = Zn, Al, Ti, Sn; X = NEt3, MeCO2, halo; if X = NEt3, I = 2, and h = 1, then (M, k) = (Zn, 4), (Al, 5), (Ti, 6), (Sn, 6); if X = CH3CO2 or halo, I = 1, h = 2, then (M, k) = (Zn, 2), (Al, 3), (Ti, 4), (Sn, 4)]. Ru2Cl4[(R)-BINAP]ICl6]2NEt3 was treated with TiCl4 in CH2Cl2 at room temperature for 3 h to give [Ru[(R)-BINAP]TiCl6]2NEt3, which was treated with Et 5-[4-[2-(2-furyl)-5-methyl-4-oxazolylmethoxy]-3-methoxyphenyl]-2- oxopentanoate in EtOH under 45 kg/cm2 H for 10 h to give 87% Et

(R) -5-[4-[2-(2-furyl)-5-methyl-4-oxazolylmethoxy]-3-methoxyphenyl]-2- hydroxypentanoate with 96.0% e.e.